This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

⑩日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭63-45282

<pre>⑤Int Cl.⁴</pre>	識別記号	庁内整理番号	•	43公開	昭和63年(19	88) 2月26日
C 07 D 498/18 A 61 K 31/535	ADZ	6664-4C 7252-4C				
31/54 C 87 D 513/18		7252-4C	塞杏語求	未讀求	発明の数 2	(全15百)
0 0. 0 010/10		.522 40	THE PERMANE	ンドロロン	7671-124 6	(王,0人)

登発明の名称 アシル基及び置換アルキル基を有するリフアマイシン誘導体

②特 願 昭62-78994

②出 頭 昭62(1987)3月31日

根 砂発 明 者 彦 兵庫県明石市大明石町2丁目5番1-1121号 Ш 砂発 明 者 近藤 秀 雄 兵庫県高砂市西畑4-3-2 布 施 砂発 明 者 佳 秀 兵庫県高砂市西畑3-1-6-403 仓発 明 者 橋 爪 卓 士 兵庫県高砂市高砂町沖浜町2-63 文彦 砂発 明 者 狩 野 兵庫県高砂市高砂町沖浜町2-63 母発 明 者 山下 治 勝 兵庫県神戸市須磨区高倉台8-14-10 細江 砂発 明 者 和 典 兵庫県高砂市西畑3-8-5 母発 明 者 辺 兵庫県明石市松ケ丘5-15-41 清 ①出 願 人 鐘淵化学工業株式会社 大阪府大阪市北区中之島3丁目2番4号 ②代 理 人 弁理士 浅野 真一

明細書

1. 発明の名称

アシル基及び置換アルキル基を有するりフ アマイシン誘導体

- 2. 特許請求の範囲
 - (1) 下記の式(I)で表わされるリファマイシン 誘導体およびその塩。

《式中、 X^1 は酸素原子または硫黄原子を表わ し、 R^1 はホルミル基。炭素数 $1 \sim 8$ のハロゲ ン置換アルキル基。炭素数 $1 \sim 4$ のアシル基。 もしくは $-(CH_2)_m X^2$ { mは $1 \sim 4$ の整数を 示し、X²は水酸基,シアノ基,炭素数1~3 のアルコキシ基,テトラピラニルオキシ基, 炭素数1~4のアシル基,炭素数1~4のア シルオキシ基,

$$N <_{R^3}^{R^2}$$

 $(R^2$ は水素原子,炭素数 $1 \sim 4$ のアルキル基,または炭素数 $1 \sim 4$ のヒドロキシアルキル基を示し、 R^8 は水素原子,炭素数 $1 \sim 4$ のアルキル基,炭素数 $1 \sim 6$ のモノまたはジヒドロキシアルキル基,または $-(CH_2)_n - N < R^4 < R^5$ (nは $1 \sim 4$ の整数を示し、 R^4 , R^5 は同一または相異なる炭素数 $1 \sim 3$ のアルキル基を示す)で表わされる基、N X^8

 $(X^8$ は CH_2 , C=0 または酸素原子を示す) で表わされる基、あるいは

 $(X^t$ は水素原子,炭素数 $1 \sim 4$ のヒドロキシアルキル基,または $-CH_2CN$ ので表わされ

る基を示す)で表わされる基を示す)で表わ される基を表わす。》。

- (2) 式(1)に於て、X¹が酸素原子である特許請求の範囲第1項記載のリファマイシン誘導体およびその塩。
- (3) 式〔【〕に於て、X¹が硫黄原子である特許請求の範囲第1項記載のリファマイシン誘導体およびその塩。
- (4) 下配の式([)で表わされるリファマイシン 誘導体またはその塩を有効成分とする抗菌剤。

《《式中、Xiは酸素原子または硫黄原子を表わ

 $(X^4$ は水素原子,炭素数 $1 \sim 4$ のヒドロキシアルキル基,または $-CH_2CN$ ので表わされ

る基を示す)で表わされる基を示す)で表わ される基を表わす。}}

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、新規なリファマイシン誘導体または その塩およびその製造法、並びにこれを有効成分 とする抗菌剤に関するものである。更に詳しくは、 本発明は式([)

し、 R^1 はホルミル基,炭素数 $1 \sim 3$ のハロゲン置換アルキル基,炭素数 $1 \sim 4$ のアシル基,もしくは $-(CH_2)_m X^2$ (mは $1 \sim 4$ の整数を示し、 X^2 は水酸基,シアノ基,炭素数 $1 \sim 3$ のアルコキシ基,テトラピラニルオキシ基,

炭素数1~4のアシル基, 炭素数1~4のアシルオキシ基。

$$N < \frac{R^2}{R^3}$$

 $(R^2$ は水素原子,炭素数 $1 \sim 4$ のアルキル基,または炭素数 $1 \sim 4$ のヒドロキシアルキル基を示し、 R^3 は水素原子,炭素数 $1 \sim 4$ のアルキル基,炭素数 $1 \sim 6$ のモノまたはジヒドロキシアルキル基,または $-(CH_2)_{\Pi}-N < R^4 < R^5$ (nは $1 \sim 4$ の整数を示し、 R^4 , R^5 は同一または相異なる炭素数 $1 \sim 3$ のアルキル基を示す)で表わされる基を示す)で表わされる基

$$\sqrt{\chi_g}$$

 $(X^8$ は CH_2 , C=0 または酸素原子を示す) で表わされる基、あるいは

《式中、XIは酸素原子または硫黄原子を表わし、RIはホルミル基,炭素数1~3のハロゲン置換アルキル基,炭素数1~4のアシル基,あるいは一(CH2)mX2{mは1~4の整数を示し、X2は水酸基,シアノ基,炭素数1~3のアルコキシ基,テトラピラニルオキシ基,炭素数1~4のアシルオキシ基,炭素数1~4のアシルオキシ基,炭素数1~4のアシルオキシ基,

 $(R^2$ は水素原子,炭素数 $1 \sim 4$ のアルキル基,または炭素数 $1 \sim 4$ のヒドロキシアルキル基を示し、 R^3 は水素原子,炭素数 $1 \sim 4$ のアルキル基,炭素数 $1 \sim 6$ のモノまたはジヒドロアルキル基。または $-(CH_2)_n - N < R^4 < R^5$ (n は $1 \sim 4$ の整数を示し、 R^4 , R^5 は同一または相異なる炭素数 $1 \sim 3$ のアルキル基を示す)で表わされる基を示す)で表わされる基

 $(X^3 t CH_2, C=0$ または酸栗原子を示す)で表わされる基、あるいは

 $(X^{\prime}$ は水素原子,炭素数 $1 \sim 4$ のヒドロキシアルキル基,または $-CH_2CN$ 0 で表わされる基を示

す)で表わされる基を示す)で表わされる基を表 わす》で表わされる新規リファマイシン誘導体ま たはその塩およびこれを有効成分とする抗菌剤に 関するものである。

(従来の技術)

本発明によるリファマイシン誘導体は文献等に 記載のない新規化合物である。

(問題を解決するための手段および作用効果)本発明者らは新しい抗菌剤を開発するため、各種リファマイシン誘導体を合成し、その抗菌力を調べた結果、前記式([)で表わされる新規リファマイシン誘導体が優れた抗菌力を有することを見出し本発明に到達した。

本発明による前記式(I)で表わされる新規リファマイシン誘導体は、多くの有機容謀、クロロボルム、塩化メチレン等のハロゲン化炭化水素類、メチルアルコール、エチルアルコール等のアルコ

の塩がある。

OH

本発明による前記式(I)で表わされる新規リファマイシン誘導体の製造は次の様にして行なうことができる。

(i) リファマイシンS または 3 - ハロゲノリファ マイシンS に、式(II)

(X¹, R¹は前述の通り)で表わされる化合物またはその亜鉛、銀等との塩を反応させることによって合成することができる。反応に用いることができる3ーハロゲノリファマイシンS、3ープロイシンS、3ーヨードリファマイシンS、3ーヨードリファマイシンS、3ーヨードリファマイシンS、2 などが挙げられる。

(ii) R¹が炭素数 1 ~ 4 の アシル基である式〔[〕で 表わされるリファマイシン誘導体は、R¹が - CHR⁶ (R⁶は水素原子または炭素数 1 ~ 3 の ール類、ギ酸メチル、酢酸エチル等のエステル類、ペンゼン、トルエン等の芳香族炭化水素類、テトラヒドロフラン、ジオキサン等のエーテル類に可容である。

本発明による前記式〔[]で表わされる新規リフ アマイシン誘導体は塩基と塩を形成することが可 能である。また、前記式〔1〕で表わされる新規り ファマイシンのうち、Ri中に塩基性の残基を含む ものは酸と塩を形成することが可能である。塩を 形成するために用いることができる塩基または酸 としては式〔[]で表わされるリファマイシン誘導 体と造塩可能な任意のものを選ぶことができる。 具体的な塩蓋との塩の例としては(1)金属塩、持に アルカリ金属塩、アルカリ土類金属との塩、(2)ア ンモニウム塩、(3)アミン塩、特にメチルアミン、 エチルアミン、ジエチルアミン、トリエチルアミ ン、ピロリジン、モルホリン、ヘキサメチレンイ ミン等との塩がある。また酸との塩の例としては (1)硫酸、塩酸等の鉱酸との塩、(2) p ートルエンス ルホン酸、トリフルオロ酢酸、酢酸等の有機酸と

アルキル基を示す)で表わされる基である式
〔1〕で表わされるリファマイシン誘導体を二酸化マンガン等で酸化することにより合成することができる。出発原料となるR¹が一CHR⁶(R⁶OH は前述の通り)で表わされる基である式〔1〕で表わされるリファマイシン誘導体は(1)に記載した方法により合成することができる。

- (ii) R¹が-(CH₂)mX²(mは前述の通りであり、X²は炭素数1~4のアシル基である)で表わされる当ファマイシン誘導体は、R¹が-(CH₂)mCHR⁷(mは前述OHの通りであり、R⁷は水素原子または炭素数1~3のアルキル基を示す)で表わされる基である式([)で表わされるリファマイシン誘導体を二酸化マンガン等で酸化することにより合成することができる。出発原料となるR¹が-(CH₂)。CH₂7/
 - -(CH₂)mCHR⁷(m,R⁷は前述の通り)で安わ OH される基である式(|)で安わされるリファマイ

シン誘導体は、(I)に記載した方法により合成することができる。

- (V) R¹が一(CH₂)_四OH (回は前述の通り)で表わされる話である式([)で表わされるリファマイシン誘導体は、R¹が一(CH₂)_{四-1}CHO(回は前述の通り)で表わされる基であるリファマイシン誘導体を水素化ほう素ナトリウム等の還元剤を用いて遠元することにより合成することができる。
- (V) R^1 が $-(CH_2)_m X^2$ (mは前述の通りであり、 X^2 は $N_{R^3}^{(R^2}$, R^3 は前述の通り)で表わされる基本, X^8 (X^8 は前述の通り)で表わされる。基本, X^8 (X^8 は前述の通り)で表わされる。または N_1 N_2 (X^4 は前述の通り)で表わされるリファマイシンのは、 X^4 X^4

(X¹, R¹は前述の通り)で表わされる誘導体とすることも可能である。式(量)で表わされるリファマイシン誘導体も新規であり、強い抗菌力を有する。

本発明による式(1)で表わされるリファマイシン誘導体は、反応生成物からの分離精製は比較的容易である。即ち、過剰量の反応に用いた試剤、反応溶媒等を除去し、得られた租生成物を晶析、カラムクロマトグラフィー等により精製することにより目的とするリファマイシン誘導体を得ることができる。

化ほう素ナトリウム, ラネーニッケル等の還元 剤存在下に反応させることによつて合成することができる。

(N) 5'位にR¹が-CH₂X²(X²はN² (X³は N³は R³(X³(X³は 的 が の 面 り)で 表わされる 基。 X X³(X³は 的 述の 面 り)で 表わされる 基。 または N NX⁴(X⁴は 的 述の 面 り)で 表わされる 基で ある 〕で 表わされる 基を 有する 式(1)で 表わされる リファマイシン 誘導体に、 HN X³(R² R³は 的 述の 面 り), HN X³(X³は 的 述の 面 り)で 表わされる 当 ファマイシン 誘導体に、 HN X⁴(X⁴は 的 述の 面 り)で 表わされる 苦。 または HN NX⁴(X⁴は 的 述の 面 り)で 表わされる 苦。 または HN NX⁴(X⁴は 的 述の 面 り)で 表わされる 活。 または HN NX⁴(X⁴は 的 述の 面 り)で 表わされる 活。 または HN NX⁴(X⁴は 的 述の 面 り)で 表わされる 活。 または HN NX⁴(X⁴は い が で 表わされる 新規 リファマイシン 誘導体 は アスコルビン 酸 等の 還元 剤により 式(面)

本発明による式(1)で表わされる新規リファマイシン誘導体の代表例を表1に示す。

表1において、薄層クロマトグラフィーはメルク社製シリカゲル60F254 薄層クロマトグラフィー用プレート(20×20四)を用いて行なった。核磁気共鳴スペクトルの測定はテトラメチルシランを内部標準として、特に明記した場合を除き重水素化クロロボルム溶液として行なった。

以下余白

特閒昭63-45282 (5)

丑	_
27	1
_	

苏 莎体器号	X1	R ¹	. R1		意用クロー	マトグラフィ	- illa contrata
		置换位置		、結晶形	Rf	容媒采*	一 一
1	0	4′	CP3	無定形	0.59	D	プログミカルシフト値 (8, ppm)** ナ シ
2	0	4'	СНО	無定形	0.34	A	10.05 (CHO, 1H, s)
3	0	5′	СНО	無定形	0.40	D	10.30 (CHO, 1H, s)
4	0	4'	COCH ⁸	無定形	0.89	I	3.71 (CH ₈ CO, 8H, 8)
5	0	4	CH2OH	無定形	0.37	P	4.75 (-CH ₂ OH, 2H, s)***1
6	0	4'	CH2CH2OH	針状	0.30	A	2.70 (-CH ₂ CH ₂ OH, 2H, br)
7	0	5′	CH ₂ OH	無定形	0.8 0	E	4.00 (-CH ₂ CH ₂ OH, 2H, +) 4.59 (-CH ₂ OH, 2H, 5)

表	1	(統合)
_	4	(87.8)

誘導体番号	X1	R ¹	R1		海層クロマ	トグラフィー	選入1.mplerdman
		置换位置		結晶形	Rf	溶媒菜*	」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
8	0	4'	CH2CN	無定形	0.25	D	3.83 (-CH ₂ CN, 2H, s)
9	0	4'	CH2OCH8	無定形	0.36	I	4.58 (-CH ₂ O-, 2H, s) 4.46 (CH ₈ O, 3H, s)
10	0	4'	CH2CH2CCH8	無定形	0.29	D	2.95 (-CH ₂ CH ₂ C=0, 4H, m)
11	0	4'	CH ₂ CH ₂ OCCH ₈	無定形	0.4 5	A	3.50 (-CH ₂ CH ₂ OC=0, 2H, +) 4.38 (-CH ₂ CH ₂ OC=0, 2H, +)
12	0	5′	CH2NCC2H5	無定形	0.69	G	1.04 (-CH ₈ , 6H, t) 2.54 (NCH ₂ CH ₈ , 4H, q)
13	0	5′	CH2N	無定形	0.09	D	8.64 (-CH ₂ N(C ₂ H ₅) ₂ , 2H, s) 3.56 (-CH ₂ N, 2H, s)
14	s	4	CHO	網片状	0.47	E	10.13 (CHO, IH, s)

特開昭63-45282 (8)

-		
麦	1	(続き)
_	4	(823)

	X ¹	R1	. R1			(統治	
弱		五溴位置	. R.	結晶形	西腊クロー	マトグラフィ	一 導入したR ^L に由来する核母気共鳴スペクトが
					Rf	容媒采"	* のケミカルシフト値 (δ, ppm)**
15	\$	4′	CH2OH	無定形	0.25	E	4.75 (-CH ₂ OH, 2H, s)
16	S	4	CH2OCH3	無定形	0.45	H	3.50 (CH ₃ , 3H, s)
17	s	4'	CH ⁵ O _ O	無定形	0.44	н	1.75(ピラン母, 6H, br)
18	s	4'	CH2N <ch3< td=""><td>無定形</td><td>0.48</td><td>н</td><td>2.52 (CH₈, 3H, s)</td></ch3<>	無定形	0.48	н	2.52 (CH ₈ , 3H, s)
19	s	4'	CH2NCH2CH2OH	無定形	0.36	н	2.90 (NH-CH2CH2OH, 2H, br)
20	s	4'	CH ₂ N CH ₂ CH ₂ OH	無定形	0.17	В	2.30 (CH ₈ , 3H, s)
21	s	4'	CH ₂ N C (CH ₂ OH) ₂ CH ₃	無定形	0.44	Н	1.09 (CH ₈ , 3H, s)

誘導体器号	X1	R ¹ 配換位置	R ¹	結晶形	薄層クロマ	(続き)	導入したR ¹ に由来する核磁気共鳴スペクトル
		M P L			Rf	容媒系*	のケミカルシフト値 (8, ppm)**
22	s	4′	CH2NCH2CH2OH CH2CH2OH	無定形	0.32	В	2.73 (-CH ₂ OH, 4H, br)
23	S	4′	CH2CH2N(CH3)2	無定形	0.20	н	2.27 (N(CH ₃) ₂ . 6H, s)
24	s	4'	CH2CH2N(CH3)2	無定形	0.4 5	Ħ	2.25 (N(CH ₈) ₂ , 4H, br)
25	s	4'	CH2N	無定形	0.23	E	2.48 (-CH ₂ NCH ₂ -, 4H, br)
26	s	4	$CH_2N = 0$	無定形	0.27	E	O 2.45 (-CH ₂ CCH ₂ -, 4H, t)
27	s	4'	CH2N O	無定形	0.17	A	2.79 (-CH ₂ NCH ₂ -, 4H, t) 2.53 (-CH ₂ NCH ₂ -, 4H, br)
28	s	4	СН2И ИН	無定形	0.38	H	2.93 (-CH ₂ NCH ₂ -, 4H, br)

麦	1	(梗	ż)
		•	~	•	•

X_1	R					
		- R ¹	結晶形	苺磨クロマ	トグラフィー	導入した R ¹ に由来する核磁気共鳴スペクトル
				Rf	容媒茶*	のケミカルシフト値 (δ, ppm)**
S	4'	CH2N NCH2CH2OH	無定形	0.49	н	2.58 (ピペラジン環, 4 H, br)
s	4'	CH2N NCH2CN O	無定形	0.28	С	2.57 (ピペラジン環, 4 H, br)
			S 4' CH2N NCH2CH2OH S 4' CH2N NCH2CN O	S 4' CH2N NCH2CH2OH 無定形 S 4' CH2N NCH2CN O 無定形	S 4' CH2N NCH2CH2OH 無定形 0.49 S 4' CH2N NCH2CN O 無定形 0.28	S 4 CH ₂ N NCH ₂ CH ₂ OH 無定形 0.49 H

* 溶媒系

A:酢酸エチル

B:酢酸エチル/メタノール=9/1

C : 酢酸エチル/メタノール=2/1

D:クロロホルム/アセトン=9/1

E:クロロホルム/アセトン=8/2

F: クロロホルム/アセトン=7/3

 $G: 2 \Box \Box \pi \nu \Delta / \lambda \beta / - \nu = 9 / 1$

H:クロロホルム/メタノール=8/2

I :酢酸ブチル

** 変中の路号

s : singlet, t : triplet, br : broad

本発明によるリファマイシン誘導体は、グラム 陽性関及び抗酸性関に対して強い抗菌力を示す。 本発明による新規リファマイシン誘導体の抗菌力 を日本化学療法学会標準法〔日本化学療法学会誌、 第29巻、76頁(1981)〕に単じた方法に より調べた。代表例を表2に示す。表2から明ら かな様に本発明による新規リファマイシン誘導体 は、グラム陽性菌及び抗酸性菌に対して強い抗菌 力を示すことが分る。なお、表中の誘導体番号は 表1の誘導体番号に対応するものである。

本発明による新規リファマイシン誘導体を
1000町/約の割合でマウスに経口投与したが、
何らの毒性を示さず、本発明による新規リファマイシン誘導体は低毒性であることが分つた。

以下余白

特開昭63-45282 (8)

表 2 各種微生物に対する最小発育阻止濃度

		_	~~ , , , , , ,					
1	1	1		7			単位:	#g/al
1	-	 	1	5	6	7	8	9
0.16	0.04	0.08	0.02≥	0.0 2≥	0.02	0.02	2 0 0 2	
	-	 	 				- 0.022	≥ 0.0 2
0.63	0.04	0.08	0.04	 0.02≥	0.02≥	0.02>	0.02	
	 		-				0.022	0.02
0.32	0.16	0.02	0.02≥	0.02≥	0.02>	0.02		
			-			0.022	0.02	0.02
>10	10	>10	10	5	ξ			
						5	. 5	5
>10	>10	>10	5	2, 5	2.5			
					~ 3	>10	0.16	0.63
1.25	0.63	1.25	2. 5	5	1.25	1.25	2.5	
	0.16	1 2 0.16 0.04 0.63 0.04 0.32 0.16 >10 10	1 2 3 0.16 0.04 0.08 0.63 0.04 0.08 >10 10 >10 >10 >10 >10	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1 2 3 4 5 6 0.16 0.04 0.08 0.02 \geq 0.02 \geq 0.02 \geq 0.63 0.04 0.08 0.04 0.02 \geq 0.02 \geq 0.32 0.16 0.02 0.02 \geq 0.02 \geq 0.02 \geq >10 10 >10 10 5 5 >10 >10 >10 5 2.5 2.5	1 2 3 4 5 6 7 0.16 0.04 0.08 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.63 0.04 0.08 0.04 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.32 0.16 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 >10 >10 >10 5 5 5 5 >10 >10 5 2.5 2.5 >10 1.25 0.63 1.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5	日 2 3 4 5 6 7 8 0.16 0.04 0.08 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

表 2 (統計)

10		7				単位: 49/2
10	11	13	14	15	27	リフアンピシ(既存業)
0.0 2≥	0.02≥	0.02≥	0.16	0.02	0.04	0.02≥
0.0 2≥	0.0 2≥	0.02>	0.83			0.022
-			0.81	0.08	0.16	0.04
,	0.02≥	0.02≥	5	0.08	0.16	0.0 2≥
5	5	10	>10	2.5		
					5	10
0.63	0.63	5	>10	2.5	10	5
1.25	2.5	1.25	1.25	2.5	10	10
	0.0 2≥ 0.0 2≥ 5	0.0 2≥ 0.0 2≥ 0.0 2≥ 0.0 2≥ 5 5 0.6 3 0.6 3	0.0 2≥ 0.0 2≥ 0.0 2≥ 0.0 2≥ 0.0 2≥ 0.0 2≥ 0.0 2≥ 0.0 2≥ 0.0 2≥ 5 5 10 0.6 3 0.6 3 5	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

本発明による新規リファマイシン誘導体を有効 成分として含有する抗菌剤の製剤としては、経口、 経闘または非経口的投与による製剤のいずれをも 選ぶことができる。具体的製剤としては、錠剤、 カプセル剤、細粒剤、シロツプ剤、坐薬、飲資剤 等を挙げる事ができる。本発明による抗菌剤の製 剤の担体としては、経口、経腸、その他非経口的 に投与するために適した有機または無機の固体ま たは液体の、通常は不活性な薬学的担体材料が用 いられる。具体的には、例えば結晶性セルロース、 ゼラチン、乳糖、酸粉、ステアリン酸マグネシウ ム、タルク、植物性および動物性脂肪および油、 ガム、ポリアルキレングリコールがある。製剤中 の担体に対する本発明の抗菌剤の割合は 0.2~ 100%の間で変化させることができる。また、 本発明による抗菌剤は、これと両立性の他の抗菌 剤その他の医薬を含むことができる。この場合、 本発明による抗菌剤が、その製剤中の主成分でな くてもよいととはいうまでもない。

本発明による抗菌剤は、一般に所望の作用が副

(容出液はそれぞれ酢酸エチルーn ーヘキサン1 : 1 およびクロロホルムーアセトン9:1)精製し、目的とする誘導体1を2.44%得た。

実施例2 誘導体2および5の合成

エタノール2 ℓに4ーヒドロキシー3ーニトロベンズアルデヒド8 3.5 g と水素化ほう素ナトリウム4 0 g とを加えて6時間加熱運流した後、反応急合物を大量の水に投入した。そこへ1 0 %塩酸を加えて酸性とし、酢酸エチルを用いて抽出した。抽出液を無水硫酸ナトリウムを用いて脱水を腐去した。得られた残渣をシリカゲルを担体とするカラムクロマトグラフィー(溶出液はクロホルムーアセトン95:5)により精製して35.5 g の4ーヒドロキシー3ーニトロベンジルアルコールを得た。

得られた4ーヒドロキシー3ーニトロペンジルアルコールをエタノール1 & に溶解し、パラジウム炭素(5%)3.5 & を加えて常温常圧で8時間水素添加した。触媒を沪過除去後、溶媒を留去して16.0 g の3ーアミノー4ーヒドロキシペンジ

作用を伴うことなく達成される投与量で投与される。その具体的な値は医師の判断で決定されるべきであるか、一般に成人1日当り10号~10号、好ましくは20号~5号程度で投与されるのが普通であろう。なお、本発明の抗菌剤は有効成分として1号~5号、好ましくは3号~1号の単位の薬学的製剤として投与することができる。

(実施例)

本発明の理解を一層明確なものとするために実 施例を挙げて説明するが、これらは例示に過ぎず、 本発明を限定するものではない。

実施例1 誘導体1の合成

トルエン100 配にリファマイシンS 3.48 9と2ーアミノー4ートリフルオロメチルフェノール0.899とを加えて60℃で16時間使拌後、溶媒を減圧留去した。得られた残渣をエタノール100 配に溶解し、二酸化マンガン3.489を加え、室温で21時間撹拌した。この反応混合物から不溶物を沪別し、溶媒を減圧留去して得た残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーで2回

ルアルコール租生成物を得た。

得られた3ーアミノー4ーヒドロキシベンジルアルコール租生成物13.919にリファマイシンS 69.589とベンゼン20とを加えて18.5時間50℃で加熱度拌し、次いで濃縮後メタルール10と二酸化マンガン139.169とを加えて一晩室温で復拌した。反応配合物を沪過し、密郷ウロマトグラフィーにより2度(容出を2010年の11:5~8:2)精製し、誘導体2を14.459および誘導体5を10.89得た。

実施例3 誘導体3および7の合成

N, Nージメチルホルムアミド(DMF)40 配に3ーヒドロキシー4ーニトロペンズアルデヒド10.0 9を溶解し、これに水素化ほう案ナトリウム4.5 4 9 のDMP溶液 6 0 配を室温提件下に滴下し、更に室温で2時間選拌した。反応混合物から溶媒を留去して水300 配を加えた。これを塩

酸酸性とし、生じた沈澱を沪別、水洗、乾燥して、 3 -ヒドロキシー4 -ニ・トロペンジルアルコール 5.89を得た。

得られた3ーヒドロキシー4 ーニトロペンジル アルコールをエタノール200alに容解し、パラ ジウム炭素(5%)0.298を加えて常温、1.9 kg/cm²で3.5時間水素器加した。触媒を除去後、 活性炭 5 8 を加えて沪過して沪過し、4 ーアミノ - 3ーヒドロキシペンジルアルコール租生成物 3.319を得た。

得られた4ーアミノー3ーヒドロキシペンジル アルコール粗生成物 3.3 1 1 にリファマイシンS 16.79とペンゼン1000配とを加えて、6.5 時間加熱遠流し、次いで濃縮後メタノール500 alと二酸化マンガン16.7gとを加えて一晩室温 で復拌した。反応混合物を沪過し、容謀を留去し て得た残渣をシリカゲルを担体とするカラムクロ マトグラフィーで2回(展開溶媒はクロロホルム ーアセトン95:5~7:3)精製し、5.39の 誘導体3および0.391の誘導体7を得た。

を加え、室温で2日間撹拌した。この反応混合物 より不容物を炉別し、容媒を滅圧留去して得た残 査をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(裕出 液はクロロホルムーアセトン9:1)により精製 して、目的とする誘導体4を2.019得た。

実施例 5 誘導体 6 の合成

酢酸50似に4-(2-ヒドロキシエチル)フ エノール 5.5 3 9 を加えて氷冷撹拌し、硝酸(比 重 1.38)8 配を加えて氷冷しながら50分間、 次いで室温で20分間提拌した。そこへ水200 alを加えて炭酸水素ナトリウムで中和後、エーテ ルで5回抽出し(計300㎡)、無水硫酸ナトリ ウムで乾燥した。そして溶媒を咸圧留去して得た 油状物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (容出液はクロロホルムーアセトン19:1)に 付し、4-(2-ヒドロキシエチル)-2-ニト ロフエノール 1.489と4-(2-アセトキシエ チル)-2-ニトロフエノール 0.669 とを得た。 4 - (2 - ヒドロキシエチル) - 2 - ニトロフ エノール 1.489 と亜ニチオン酸ナトリウム3.00

実施例4 誘導体4の合成

Pーヒドロキシアセトフエノン 5.0 8 8 を酢酸 4 0 紀に溶解後、氷冷し、硝酸(比重 1.38) 5.7 紀を加えて30分間提拌した。次に室温にも どして更に50分間復拌後、水200㎡を加えて 生成した沈嚴を护取、水洗した。この沈嚴をエタ ノールより2度再結晶して4ーヒドロキシー3-ニトロアセトフエノン 2.5 9 8 を得た。

この 4 ーヒドロキシー3 ーニトロアセトフェノ ン 1.159をエタノール 1.00 ml に溶解し、5% パラジウム炭素 0.0569を加えて常温常圧で水 素を11時間通気した。この反応混合物を沪過し て沪液から溶媒を減圧留去し、得られた残渣を水 より晶析して3ーアミノー4ーヒドロキシアセト フェノン 0.739 を得た。

トルエン80 紀にリファマイシンS 2.789 と3ーアミノー4ーヒドロキシアセトフェノン 0.569とを加え、60℃で3時間提拌した。反 応還合物より溶媒を減圧留去した後、残渣をエタ ノール80g(に溶解して二酸化マンガン2.78g

8とを水508に加えて90℃で30分間撹拌し た。亜ニチオン酸ナトリウム 3.00% を追加して 90℃で更に30分間復拌後、室温に冷却し、炭 酸ナトリウムで中和した。この反応混合物より酢 酸エチルで5回抽出(計300㎡)し、抽出液を 無水硫酸ナトリウムで乾燥した。そして溶媒を減 圧留去する事により、2-アミノー4-(2-ヒ ドロキシエチル)フェノール租生成物 0.50%を 得た。

リフアマイシンS 2.27月と上記で得た2-アミノー4ーヒドロキシエチルフエノール租生成 物 0.5 0 9 をトルエン4 0 紀に啓解し、6 0 ℃で 4 2.5 時間提拌反応させた。反応溶媒を減圧下で 除去し、残渣をエタノール40×lに溶解し、二酸 化マンガン2.279を加え、室温で72時間撹拌 反応させた。沪過助剤を用い二酸化マンガンを沪 別し、密媒を謀圧下で除去した。残査をクコーゲ ル[®] C - 2 0 0 を用いるシリカゲルカラムクロマ トグラフィー(啓出液はクロロホルムーアセトン 8:2)で精製し、次いで酢酸エチルーn-ヘキ

サンより晶析し、 0.889 の目的とする誘導体 6 を得た。

実施例 6 誘導体 8 の合成

酢酸50 *** にアーヒドロキシベンジルシアニド 5.339 を加えて氷冷撹拌し、硝酸(比重1.38)8 *** を加えて氷冷しながら90分間撹拌した。そこへ水200 *** を加えて生じた沈嚴を炉取して水洗し、減圧乾燥する事により4ーヒドロキシー3ーニトロベンジルシアニド 6.109 を得た。

この4ーヒドロキシー3ーニトロベンジルシアニド2.85月と亜ニチオン酸ナトリウム6.00月とを水100㎡に加えて90℃で20分間復拌した。亜ニチオン酸ナトリウム6.00月を追加して90℃で更に30分間復拌後、窒温に冷却して炭酸水素ナトリウムで中和した。この反応混合物出り酢酸エチルで5回抽出し(計300㎡)、抽出液を無水硫酸ナトリウムで乾燥した。そして溶解を減圧留去する事により、3ーアミノー4ーヒドロキシベンジルシアニド粗生成物1.32月を得たのリファマイシンS 6.20月と上記で得た2ー

2001を加えて炭酸水素ナトリウムで中和した。 次いで、酢酸エチルで4回抽出(計200元)し、 抽出液を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減 圧留去した。得られた残渣をシリカゲルクロマト グラフィー(啓出液はクロロホルム)により精製 して4-メトキシメチルー2-ニトロフエノール 1.089を待た。これに水40៩とエタノール 10 ましの混合液及び亜ニチオン酸ナトリウム 2.219を加えて80℃で20分間複拌した。亜 ニチオン酸ナトリウム 2.2 1 8 を追加して 8 0℃ で更に70分間撹拌後、室温に冷却して炭酸水素 ナトリウムを加えて中和した。この反応混合物よ り酢酸エチルで5回抽出(計250元)し、抽出 液を少量の飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸ナトリ ウムで乾燥した。抽出液の溶媒を減圧留去する事 により 2 ーアミノー 4 ー (メトキシメチル) フェ ノール租生成物 0.4 7 9 を得た。

トルエン60 xlにリフアマイシンS 2.139 と2-アミノー4ー(メトキシメチル)フェノー ル租生成物 0.479 とを加え、60℃で一晩復绊

アミノー4ーシアノメチルフエノール租生成物 1.328をトルエン100㎡に溶解し、60℃で 2 2時間提拌反応させた。反応溶媒を域圧下で除 去し、残渣をエタノール100×1に溶解し、二酸 化マンガン 6.209 を加え、室温で24時間提拌 反応させた。沪過助剤を用いて二酸化マンガンを 沪別し容媒を減圧下で除去した。残資をクコーゲ ル[®] C - 2 0 0 を用いるシリカゲルカラムクロマ トグラフィー(啓出液はクロロホルムーアセトン 9:1)を2度繰り返し精製し、部分精製物2.83 8を得た。そのうち0.208の部分精製物を高速 分取液体クロマトグラフィー C カラム:Y M C ー Pack S-343 |-15 ODS(山藝樹)、 展開熔煤:アセトニトリルー水(8:2)〕を用 いて精製し0.199の目的とする誘導体8を得た。 実施例7 誘導体9の合成

P-メトキシメチルフェノール 2.3 7 9 を酢酸 2 0 xl に溶解して氷冷し、そこへ硝酸 (比重 1.38) 1.4 xl と酢酸 1 5 xl との混合液を撹拌しながら 1 0 分間で廣下した。室温で 9 0 分間撹拌後、水

した。反応混合物より溶媒を減圧留去した後、残 強をエタノール60㎡に溶解し、二酸化マンガン 2.139を加え、室温で2日間撹拌した。この反 応混合物より不容物を沪別し、溶媒を減圧留去し て得た残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィ ー(溶出液はクロロホルムーアセトン9:1)に より精製し、目的とする誘導体9を1.419得た。 実施例8 誘導体10の合成

水50 mlに1-(4-ヒドロキシフエニル)-3-ブタノン10.0 gを懸濁させ、氷冷下61% 硝酸9.1 mlを簡下し、室温に戻して2時間復拌反応させた。反応液を酢酸エチル200 mlを用いて 抽出し、水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。乾燥剤を沪別し、溶媒を減り 下に留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマト グラフィー(溶出液はクロロホルム)で精製し、 グラフィー(溶出液はクロロホルム)で精製し、 1-(4-ヒドロキシー3-ニトロフエニル)-3-ブタノン8.09gを得た。

1-(4-ヒドロキシー3-ニトロフェニル) -3-プタノン8.099をエタノール320まに 容解し、10%パラジウム炭素触媒 0.8 g を加え、 常圧室直で5時間水素を導入した。沪過助剤を用い触媒を沪別し、域圧下に容媒を留去し、1-(3 -アミノー4-ヒドロキシフエニル)-3-ブタ ノン祖生成物 7.0 1 g を得た。

リファマイシンS 22.95 8 と上記で得た1 - (3-アミノー4-ヒドロキシフェニル)-3 - ブタノン租生成物7.01 8 をトルエン450 ml に溶解し、室温で1昼夜撹拌反応させた。以下、 実施例1と同様に処理して、目的とする誘導体 10を5.11 8 得た。

実施例 9 誘導体 1 1 の合成

実施例 5 に記載した方法により得た 4 - (2 - アセトキシエチル) - 2 - ニトロフェノール 0.6 6 g、亜ニチオン酸ナトリウム 1.0 0 g 及び水 2 0 al を用い、実施例 5 に記載した方法により、 4 - (2 - アセトキシエチル) - 2 - アミノフェノール担生成物 0.2 0 g を得た。

リファマイシンS 0.70 g と上記で得た 2 ーアミノー4 ーアセトキシエチルフエノール租生成

10分間で満下した。更に室温で1時間複拌後、水100mlを加えて1N塩酸で中和した。この反応混合物からエーテルで2度抽出し、抽出液を水で2回、飽和食塩水で1回洗浄した。次に留まりで2回、飽和食塩水で1回洗浄した。 密媒を留まして得た残渣2.62gをシリカゲルカラムクロマトグラフィー(容出液はクロロホルムーアセトンタブラフィー(容出液はクロロホルムーアセトクラフィー(展開液は酢酸nープチル)により精製して1)及び鶏製用シリカゲル薄脂クロマトグラフィー(展開液は酢酸nープチル)により精製して5ー(N,Nージエチルアミノ)メチルー2ーニトロフェノール0.74gを得た。

これを実施例 2 と同様の方法で水栗添加し、 2 ーアミノー 5 ー (N, N ー ジェチルアミノ) メチルフェノール 0.7 5 g を得た。 これとリフアマイシン S 1.0 4 g とペンゼン 1 5 0 al とを用い実施例 2 と同様の方法により目的とする誘導体 1 2 を 0.2 6 g 得た。

実施例11 誘導体13の合成

W. Kumpらの方法(ヘルペテイカ・キミカ・ア クタ(Helv. Chim. Acta)、56巻、2348頁、

実施例10 誘導体12の合成

ジエチルアミン 2.6 al と 3 ーヒドロキシー4 ーニトロペンズアルデヒド 3.3 4 g とをメタノール 1 5 al に容解し、シアノ水素化ほう素ナトリウム 0.48 g のメタノール容液 5 al を室温提件下に

Na₂S・9H₂O 194.19の800 ml水溶液中に4-クロロー3-ニトロベンズアルデヒド50 %を加え8時間加熱遠流後放冷し、反応液をエーテルで抽出洗浄した。水層に塩化ナトリウムを加え飽和させ、生じた2-アミノー4-ホルミルチオフェノールナトリウム塩の沈澱を炉取し、乾燥させ33.39の残渣を得た。得られた残渣を水600 mlに溶解し、不容物を炉別し、炉液に塩化

亜鉛濃厚水溶液を氷冷下に徐々に加えた。生じた 黄色の沈澱を沪取し、水、メタノールで洗浄後、 乾燥し、2ーアミノー4ーホルミルチオフェノー ル亜鉛塩を29.19得た。

実施例13 誘導体15の合成

実施例12で得た誘導体14 309を210 21のエタノールに容解し、これを氷水で冷却した。 これにエタノール1121に容解した水素化ほう素

ルボルムアミドー水に溶解し、食塩を加えて再度 沈澱を生じさせた。得られた沈澱を沪別、乾燥し 2-アミノー4-メトキシメチルチオフェノール 亜鉛塩 0.579 を得た。

得られた2ーアミノー4ーメトキシメチルチオフェノール亜鉛塩0.33gを細かく砕きエタノール10 配に懸濁し、3ープロモリフアマイシンS1.24gとを加え、室温で4時間提拌した。不溶液を沪別し、沪液の溶媒を減圧下に留去し、、残症をクロロホルムに溶解し、水洗した。クロロホルムを減圧下に留去し、得られた、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(り、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(り、大阪はクロロホルムーアセトン95:5)により精製して、0.28gの目的とする誘導体16を得た。

実施例15 誘導体17の合成

4 ークロロー3 ーニトロペンジルアルコール
3.759を塩化メチレン20 配に溶解し、3.4 ー
ジヒドロピラン2.1 配およびアートルエンスルホン酸ピリジニウム塩0.59を加え、室温で6時間

ナトリウム 0.2 7 8 を加え、3 0 分間提择した。 反応液を濃縮乾固し、得られた残渣をシリカゲル カラムクロマトグラフィー(容出液はクロロホル ムーアセトン 9 5 : 5) により精製して 2 8.8 8 の目的とする誘導体 1 5 を得た。

実施例14 誘導体16の合成

4 ークロロー3 ーニトロペンジルアルコール
1.88 9 をアセトン20 mlに容解し、これに乾燥
脱水した炭酸カリウム 1.5 2 9 を懸濁し、ヨウ化
メチル 0.75 mlを加え、室温で 2 4 時間提拌した。
反応液を沪過後、凝圧乾固し残渣をシリカゲルカ
ラムクロマトグラフィー(容出液はクロロホルム)
により精製して1 ークロロー4 ーメトキシメチル
ー2ーニトロペンゼン 0.6 8 9 を得た。

得られた1ークロロー4ーメトキシメチルー2 ーニトロペンゼン1.089をNa2S・9H2O 3.85 9の25 以水溶液に加え、16時間加熱遺流放冷 した。反応液を沪過し、沪液に細かく砕いた塩化 亜鉛1.849を加え、室温で6時間提拌した。生 じた沈澱を沪別し、得られた沈澱をN,Nージメチ

復伴した。反応液を水洗し、塩化メチレンを減圧 留去し、4 - クロロー3 - ニトロテトラヒドロピ ラニルオキシメチルペンゼン(化合物 A)5.23 8 を得た。

以下、化合物Aを実施例12と同様に処理して 3 ープロモリファマイシンS 1.39 g から目的 とする誘導体17を0.16 g 得た。

実施例16 誘導体18の合成

(容出液はクロロホルムーメタノール 8 : 2)で 精製し、91号の目的とする誘導体18を得た。 実施例17 誘導体23の合成

5 alのメタノールにN, Nージメチルエチレンジ アミン 0.6 6 al を容解し、1 2 規定塩酸 0.1 6 al を加え氷冷した。これに、実施例12の方法に従 つて合成した誘導体14 830 期をメタノール 5 alに容解したものを加え、次いでシアノ水素化 ほう素ナトリウム38秒を加え、室温で2時間複 拌した。反応昆合物に二酸化マンガン 0.5% を加 え5分間提拌し、沪別した。沪液に酢酸エチルを 加え、水で2回洗浄し、更に飽和食塩水で1回洗 浄し、有機層を硫酸ナトリウムで脱水乾燥し、溶 媒を濃縮、乾固した。残渣をシリカゲルカラムク ロマトグラフイー(浴出液はクロロホルムーメタ ノール9:1)により精製し、57岁の目的とす る誘導体23を得た。

実施例18~28 誘導体19~22および24 ~30の合成

表 3 に示す試剤を用いて、実施例 1 7 と同様の

操作により、誘導体19~22および24~30 を合成した。

実 麻例	誘導体器号	試				
		誘導体 6	HN $<_{R^8}^{R^2}$ HN X^8 $\pm \pi i \pm$	HN NX4	シアノ水繁化ほう素ナトリウム (<i>叫</i>)	仅 量 (考)
18	19	1. 0	H2NCH2CH2OH	0. 4 4	5 3	6 1
19	2 0	1. 5	HN CH2 CH2 OH	0.81	8 0	160
2 0	2 1	1. 0	H ₂ NC(CH ₂ OH) ₂ CH ₈	0.757	5 3	118
2 1	2 2	1.0	HN(CH2CH2OH)2	0.758	5 3	102
2 2	2 4	1. 0	HN CH2CH2N (CH3)2	0.736	5 8	1 3 9
2 3	2 5	0.83	HIN	0.600	4 4	168

特開昭63-45282 (15)

表	3	(続き)
---	---	------

実施例	誘導体番号	医潜性 0		剤		
		誘導体 6	HN $<_{R^3}^{R^2}$ HN $X^3 \not\equiv r$	t HN NX ⁴	シアノ水栗化ほう素ナトリウム (<i>甲</i>)	収量 (學
2 4	2 6	1. 0	HN OH HCJ	1.106	- 5 3	3 0
2 5	2 7	0.5	HNO	0. 3 2	2 6. 5	185
2 6	2 8	2. 0 7	HNNNH	1.29	1 1 0	290
2 7	2 9	2. 0	HN NCH2 CH2 OH	1.875	1 0 6	4 2 4
8	3 0	1. 0	HN NCH2 CON O	1. 5 4	5 3	152

特許出願人 鐘淵化学工業株式会社 代理人 弁理士 浅野 真 一